







1 / 1 OrderPatent



Japanese patent office

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003135972 & (43) Date of publication of application: 13.05.2003

(51) int: Cl **S01J35/02**

B01J35/10, C09D 1/00, C09D 5/00

(21) Application number: 2001334791 (22) Date of filing: 31.10.2001

(54) POROUS THIN FILM CONTAINING PHOTOCATALYST AND COATING AGENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prepare a porous thin first containing a photocatalyst which has a large surface area where a photocatalytic reaction occurs and which can develop an excellent photocatalytic function, and to provide a coating agent to form the porous thin first containing the photocatalyst.

SOLUTION: The parous thin film containing the photo-

(71) Applicant: USE NITTO KASSI CO LTD

(72) Inventor: TAKAMI KAZUYUKI

catalyst consists of a thin film containing the photocatsiyst formed by applying a coating figure containing a photocatalyst active material and/or its precursor and a subliming agent on a base body and then subliming the subliming agent to formpores, and the thin film has 10 to 450 nm film thickness after the formation of the pores and has 20 to 3000 nm diameter of the pores. The coating agent for the formation of the porous thin film containing the photocatalyst contains the photocatalytic active material and/or its precursor and the subliming agent.

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO

(19) 日本国特許(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2003-135972 (P2003-135972A)

(43)公開日 平成15年5月13日(2003.5.13)

(51) Int.CL		城 別記号	FI		đ	F-73-F*(参考)
B011	35/02		B01J	35/02	ĵ	4 G 0 6 9
	35/10	301		35/10	301Z	41038
0090	1/00		C(0.91)	1/00		
	5/00			5/00	Z	

審査解求 未解求 解求項の数8 〇L (全 8 頁)

(21)出職業号 (71)出職人 000120010 特爾2001-334791(P2001-334791)

東京都中央区東日本橋1丁目1番7号 (22) 8186 5 平成13年10月31日(2001,10.31)

(72)発明者 高晃 和之

競阜與競阜市數田西2丁目1番1号 宇部

日東化成株式会社内

宇部日東化成株式会社

(74)代職人 100080850

并理士 中村 静男

最終点に続く

(64) (発明の名称) 光触媒含有多孔性静膜およびコーティング剤

(57) 【集約】

【課題】 光触媒反応が生じる表面積が大きく。優れた 光触媒機能を発揮し得る光敏線含有多孔性薄膜、および この光極媒含有多孔性薄膜を形成するためのコーティン グ剤を提供する。

【解決手段】 光触媒活性材料および/またはその前駆 体と昇差別とを含むコーティング彼を基材に塗布後、前 紀昇維剤を昇華させて空孔を形成させた光触媒含有薄膜 からなり、空孔形成後の薄膜の膜障が10~450 nm で、空孔の直径が30~3000mmである光触媒含有 多孔性薄膜、および光触媒活性材料および/またはその 前駆体と昇差別とを含む光触媒含有多孔性薄膜形成用コ ーディング額である。

「特許請求の範囲」

【源東導1】 光瀬螺活性材料および/またほその前駆 体と昇華剤とそ含むコーティング液を基材に能布後、前 記録業額を昇進させて空孔を形成させた光触媒合有薄膜 からなり、空孔形成後の海豚の籔厚が10~450mm で、突孔の直径が30~3000mmであることを特徴 とする光触線含有多孔性薄膜。

【請求項2】 コーティング液を基材に捻布し、昇華剤 を解析させて空孔を形成後、結晶化処理し、光触媒括性 材料前駆体を光触媒活性材料に変換させる請求項1に記 10 裁刀光触媒含有多孔性薄擦。

【請求項3】 空孔が、薄膜の腺厚よりも大きな直径を 有し、かつ再膜表面に開孔部を有すると共に、基材表面 まで黄通した構造を有する商求項1または2に記載の光 触媒含有多孔性缘膜、

【請求項4】 昇華商が常圧または減圧下において12 0 世以下で昇華する化合物である請求項1、2または3 に紀載の光敏媒含有多孔性薄膜。

【請求項5】 昇華剤がナフタレンれよび/またはその 類似体であり、かつコーディング級の関形分中における。20 昇進剤の含有量が35~60重量%である請求項1ない し4のいずれか1項に記載の光敏線含有多孔性薄膜。

【請求項6】 光触媒活性材料が二酸化チタンである請 東項1ないしものいずれか1項に記載の光極媒含有多孔 往漆鞍。

「海北地71 光腕媒派性材料および/またはその前駆 体と異葉剤とを含むことを特徴とする光触媒含有多孔性 薄膜形成用コーティング剤。

【請求項8】 請求項1ないし6のいずれか1項に記載 の光触線含有多孔性薄膜を有することを特徴とする物

【発明の詳細な説明】

10001

【発明の属する技術分野】本発明は、光触媒合有多孔性 薄線、該薄膜形成用コーティング割および光触媒含有多 孔性薄膜を有する物品に関する。さらに詳しくは、本発 明は、光頻線反応が生じる差面積が大きく、優れた光触 機機能を発揮し許る光触線含有多孔作薄膜、この光触媒 含有多孔性療験を形成するためのコーティング側、およ び上記光極媒合有多孔性薄膜を表面に有する物品に関す。 るものである。

[00002]

【後来の技術】光触媒活性材料(以下、単に光触媒と称 すことがある。)は、そのパンドギャップ以上のエネル ギーの先を照射すると、励起されて伝導帯に電子が生 じ、かつ価値子帯に正孔が生じる。そして、生成した電 子は表面酸素を選元してスーパーオキサイドアニオン (・()(c)) を生成させると共に、正孔は表面水酸基を酸 化して水粧ラジカル (・OH) を生成し、これらの反応 作活性酸素精が強い酸化分解機能を発揮し、光敏媒の表 50 ングリコールを加え、焼成時に該ボリエチレングリコー

面に付着しているも機物質を高効率で分解することが知 られている。このような支触媒の機能を応用して、例え ば脱臭。防汚、抗菌、殺菌。さらには廃水中や廃ガス中 の環境汚染上の問題となっている各種物質の分解、除去 などが検討されている。

【0003】また、光髄螺のもう1つの機能として、該 光触媒が光晰起されると、例えば国際特許公開96/2 9375号公報に開示されているように、光触媒表面 は、水との接触角が10度以下となる超頻水化を発現す ることも知られている。このような光触媒の超親水化機 能を応用して、例えば高速道路の防音壁や街路行などに 対する自動車の排ガスに含まれるススなどによる汚染筋 正開に、あるいは自動車のボディーコートやサイドミラ 一用フィルム。勧製性、セルフクリーニング性窓ガラス 用などに光触媒を用いることが検討されている。

【0004】このような光触螺としては、これまで様々 の半導体的特性を有する化合物。例えば二酸化チタン、 酸化鉄、酸化タングスチン、酸化蒸鉛などの金属酸化 物、硫化カドミウムや硫化亜鉛などの金属硫化物などが 知られているが、これらの中で、二酸化チタン、特にア ナターゼ型二酸化チタンは実用的な光触線として有用で ある。この二酸化チタンは、太陽光などの日常光に含ま れる紫外線領域の特定放長の光を吸収することによって 優れた光触媒活性を示す。

【0005】ところで、このような光触媒を含む薄膜に おいて、その光触媒活性による有機物の分解反応を効果 的に発揮させるには、光触媒薄膜の総表面積が極めて単 要となる。これは、光触媒反応が、その表面のみで生じ る不均一反応であることが最大の要仿である。また易作 30 性や防傷性などをもたらすために光触媒機能の超親水性 を積極的に利用する場合、光触媒態態の表面に凹凸構造 を付与し、該表面の水に対する濡れ性を向上させること が好ました。

【0006】一方、酸化チクンなどの光触媒を用いた太 陽電池への応用も盛んに進められている。この場合も、 光触媒緒の多表面積化が重要な課題の一つとなってお り、該先触媒務を多雲面積化し、境感色素との接触面積 を向上させることによって、その発電効率を大幅に向上 し得ることが関係されている。

【0007】しかしながら、一般に、著しい問品構造は 光を散乱させるために、光触媒薄膜の透明性を大幅に低 下させる原因となる。したがって、高い透明性を維持さ せるためには、その囲む横進を可覆光波長以下(400 mm以下)の大きさに翻翻する必要に迫られることが多 ta.

【0008】このように、光敏媒の多くの用途において は、透明性を維持すると共に、多表面様(凹凸構造)を 有する光触媒飾膜が強く器まれている。このような光線 媒p膜としては、例えばコーティング被中にポリエチレ

ルを焼失させることで多乳質化した光触媒薄膜が知られ ている。しかしながら、この場合、有機物を完全に焼失 させるには、300℃以上の熱処理を必要とするため。 例えば耐熱性の乏しい有機基材上には、この方法で多孔 質化された光触媒薄膜を形成することができないという。 問題がある。また、コーティング被中にボリビニルアル コールなどの水溶性高分子化合物を加え、成膜後、水洗 によって該係加州を取り除くことで、多名質化した光般 媒薄膜を形成することも試みられている。しかしなが、 養となり、コストが高くつくのを免れないという問題が

1000091

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 事情のもとで、簡単な操作で、かつ耐熱性に乏しい有機 基材上にも形成が可能であって、光触媒反応が生じる表 面積が大きく、優れた光盤媒機能を発揮し得る光触媒合 有多孔性薄膜、この光触媒含有多孔性薄膜を形成するた めのコーティング湖、および上紀光触媒含有多孔性薄膜 を表面に有する物品を提供することを目的とするもので 20 \$ 35.

[0010]

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、光触媒合 有多孔作海際について鋭意研究を重ねた結果。光触維活 性材料やその前駆体と昇幕剤とを含むコーティング液を 基材に塗布後、該昇等用を昇進させて、直径がある範囲 にある空孔を形成させてなる特定の膜厚を有する光敏媒 含有多孔性機構により、輸配目的を達成し得ることを見 出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

【0011】すなわち、本発明は、(1) 光触媒活性材 料および/またはその前駆体と昇華剤とを含むコーディ ング液を基材に塗布後、前記昇薬剤を昇華させて空孔を 形成させた光触媒含有薄膜からなり、空孔形成後の薄膜 の腹厚が16~45.0 nacで、空孔の直径が39~30 0 finnであることを特徴とする光触媒含有多孔性薄 際、「(2)」コーティング被を基材に塗布し、昇華剤を昇 無させて空孔を形成後、結晶化処理し、光触媒活性材料 前駆体を光触媒括性材料に変換させる上記(1)項に記 級の光触媒含有多孔性薄膜、(2)空孔が、薄膜の膜厚 よりも大きな商品を有し、かつ海線表面に開孔部を有す。 和 ると共に、基材表面まで普通した構造を有する上記

- (1) または(2) 限に記載の光触媒含有多孔作響膜。 【0012】(4) 昇華剤が常圧また日減圧下において 120℃以下で昇華する化合物である上記(1)。
- (2) または(3) 項に配義の光触媒含有多孔性薄膜、
- (5) 昇華翔がナフタレンおよび/またはその類似体で あり、かつコーディング液の開那分中における昇華剤の 合有量が35~60重量%である上記(1)ないし
- (4) 項のいずれか上項に記載の光敏媒含有多孔性等 膜。(6) 光触魔活性材料が二酸化チタンである上記

(1) ないし(5) 項のいずれか1項に記載の光触媒含 有多礼性薄膜。 (7) 光触媒語性材料および/またはそ の前駆体と昇期剤とを含むことを特徴とする光敏媒合有 多孔性鬱膜形成用コーティング部、および(8)上記 (1) ないし(8) 項のいずれが1項に配報の光敏媒含 有多孔性薄膜を有することを特徴とする物品、を提供す るものである。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の光触媒含有多孔性薄膜 ら、この場合、添加剤の除去工程を必要とし、操作が頬 10 は、光触媒結性成分としての光触媒活性材料および/ま たはその前駆体と昇華剤とを含むコーティング液を幕材 に強布後、前記昇華剤を昇華させて空孔を形成させてな るものである。

> 【0.01.4】前配光敏媒活作材料としては特に制限はな く、従来公知のもの。例えば二酸化チタン、チタン酸ス トロシチウム(SrTiO))。チタン機パリウム(B aTiaOo)、チタン酸ナトリウム(NarTi fOis)。工験化ジルコニウム、frードetOi、酸化タ ングステン、Kandson、Roandson、Kerds NbfOrt。観化カドミウム。硫化無鉛などを挙げるこ とができる。これらは1種を単独で用いてもよいし、2 種以上を無方合わせて用いてもよいが、これらの中で、 二酸化チタン、特にアナターゼ型二酸化チタンは実用的 な光触媒活性材料として有用である。この二酸化チタン は、太陽光などの日常光に含まれる紫外線領域の特定液 長の光を吸収することによって緩れた光触媒活性を示 Э'n.,

> 【0015】また、これらの光触媒活作材料の前駆体と しては、結晶化を含むなんらかの処理により光触媒活性 「材料に変換されるものであればよく、特に網販されず、 従来公知の化合物を用いることができる。例えば二酸化 チタンの前駆体出しては、チタンアルコキシドの部分加 水分解物を含むものなどが用いられる。本発明において は、光触媒活性成分として、光触媒活性材料のみを用い でもよいし、その前駆体のみを用いてもよく、また、そ れら差組み合わせて用いてもよい。

> 【0016】一方。昇華剤については、コーティング液 中に完全に溶解し、かつ常圧または1hFa程度までの 競圧下において120℃以下の温度で昇華し得るものが 好ましら、このようなものとしては、例えばナフタレン またはその類似体、ロージクロロペンゼン、棒腕、カン フェン、モーカブロラクタム、サリチル廠、ジュウ酸、 エトロアエガン、エトロフェノール、ゥーベンソキノン などを挙げることができるが、これらの中で常民におい て120℃以下の温度で昇華するものが特に軽ましい。 これらは主種を単独で用いてもよいし、2種以上を組み 合わせて用いてもよい。

【0017】本発明においては、落材上にコーディング 徴を塗布し、光触媒合有多孔性薄膜を形成させる方法と: 50 して、例えば(1)光触媒活性材料前駆体と昇華剤と並

含むコーティング液を基材に能布後、該昇極期を昇報さ せて空孔を形成させたのち、熱処理を含む何らかの処理 を施して。南記前駆体を光触媒括性材料に変換すると共 に、基材への接着を促進させ、光触媒含有多孔性薄膜を 形成させる方法、および(2) 室温ないし126℃程度 の温度で開化し得る無機パインダー中に、光触媒括性材 料粒子と昇華剤とを含有させてなるコーティング液を基 材に塗布後、120℃程度以下の温度で加熱処理し、該 異葉類を昇葉させると共に、パインダーを翻化させ、光 鮟鱇含有多孔性薄膜を形成させる方法を好ましく用いる。 ことができる。

【0018】まず、前記(1)の方法について説明する る。この方法において、コーティング液に含まれる光触 媒活性材料前駆体としては。前述した光触媒活性材料の 前駆体をいずれも用いることができるが、特に二酸化チ タンの前駆体、例えばチダンアルコキシドの部分加水分 解物を含むものなどが好識である。また、光触媒活性材 料前駆体が粒子状である場合には、鉄前駆体粒子と共 に、無機パインダーを含むものを用いることができる。 【0019】この無機バインダーとしては、特に緩襲は

なく、従来公知の市の、例えば51系、T1系、Zェ系 などの金属アルコキシド、金属塩化物、金属イソシアネ 一トなどを含むものを挙げることができる。 【0020】当級コーティング被は、適当な溶剤中に、

前記の光触媒活性材料前駆体、又は該前駆体粒子と無機 パインダー、および昇華剤を加えることにより調製する ことができる。本発明においては、前記昇華剤はコーテ イング被申に完全に総解状態で存在することが好業し い。また、コーティング液中の簡形分離度としては。基 対上に強布し、所爆の膜厚の薄膜を形成し得る粘度を有 30 するものであればよく。特に制限はない。溶剤として は、光敏媒倫駆体(粒子状ではないもの)または無機バ インダーおよび昇華剤を溶解し得るものであればよく、 特に制限されず、例えば光極媒前原体または無機バイン ダーとしてチャンアルコキンドの部分加水分解物を含む ものを用い、昇華剤としてナフタレンを用いる場合に は、エタノール、イソプロバノール、エチルセロソルブ などのアルコール系密側が好ましく挙げられる。

【6021】 当該コーティング被の関形分中における発 強制の含有量は、昇華剤および光触媒括性材料的駆体や。 無機バインダーの種類などにより左右され。一概に決め ることはできないが、昇華翔がナプタレンやその類似体 である場合には、通常35~90蘆鬣鬼、好ましくは4 5~55萬量%の範囲で選定される。この含有量が上記 範囲を逸脱すると所望の多孔質構造の薄膜が形成されに

【0022】 当該コーティング後には、光触媒語性を促 進させる目的で、所謂により従来公知の光極雄能進潮を 含むさせることができる。この光触媒促進剤としては、 例えば白金、パラジウム、ロジウム。ルテニウムなどの 50 特に顕微はない。溶剤としては、無機パインダーおよび

白金族金属が好ましく挙げられる。これらは単独で用い

てもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。こ の光触媒促進剤の添加量は、光触媒活性の点から、通 常、後述の結晶化処理で形成される光触媒活性材料と光 触媒促進剤との合計単量に基づき、1~20重量器の鍵 圏で選ばれる。

【0023】本発明においては、このようにして得られ たコーティング液を、基材上に公知の方法、例えばディ ップコート法にスピンコート法、スプレーコート法、パ 一コート街、サイフコート法。ロールコート法、ブレー ドコート法、ダイコート法、グラビアコート法などによ り、最終的に形成される薄膜の膜厚が、10~450 n m、好乗しくは30~200mmになるように強布し、 常圧または1hPa程度までの縁圧下に通常180℃以 下の態度で加熱乾燥することにより、薄膜の固化と同時 に昇華剤が昇華し、多孔質化された薄膜が形成される。 次いで、薄膜中の光触媒語性材料前駆体を結晶化させ、 光鮑媒活性材料に要換する。この結晶化方法としては、 特に制限はなく、従来公知の方法。例えば加熱による方 法、紫外線照射による方法。マイクロ波原射による方 法、電子線照射による方法などを用いることができる。 【0024】このようにして、空孔の直径が30~30

0.0 mmの範囲にあり、かつ膜壁が1.0~450 nm。 好ましくは30~200nmの範囲にある本発明の多孔 費光触媒含有薄膜を形成させることができる。膜厚が1 0 o m未満のものは形成が困難であり。また形成できた としても十分な光触媒機能が発揮されにくい。一方、膜 厚が450 n mを超えると多孔質化が困難となり、本発 明の目的が遠せられない。

- 【0 0 2 5】 次に、前組 (2) の方法について説明す る。この方法において、コーティング液に含まれる光触 媒活性材料粒子としては、前述した光触媒活性材料の粒 子をいずれも用いることができるが、特に二酸化チタン 粒子が好適である。前記光敏媒活性材料粒子の筋度につ いては特に制限はないが、多表面額化の点から、一次粒 程が1~10nm程度の粒子を凝集させて、50~40 0 nm程度にしたものが経過である。また、無機バイン グーとしては、特に翻訳はなく、従来公知のもの、例え ばら1条。下1系。2ヶ系などの金属アルコキシド、金 展塩化物、金属イワシアネートなどを含むものを挙げる ことができる。一方、暴薬剤としては、前記(1)の場 合と同様のものを挙げることができる。

【0026】当該コーティング被は、適当な溶剤中に、 簡記の光触媒活性材料粒子と無機パインダー、および昇 幕側を加えることにより顕微することができる。本発明 においては、前記昇幕削はコーティング減中に完全に溶 解状態で存在することが好ましい。また、コーティング 液中の間形分離度としては、基材上に総布し、所望の際 厚の薄膜を形成し得る粘度を有するものであればよく、

ましい。

7

母華商を溶解し得るものであればよく、特に制限されず、例えば無機パインダーとしてケイ素アルコキシドの部分加水分解物を含むものを用い、昇華剤としてナフタレンを用いる場合には、メタノール、エタノール、イソブロパノールなどのアルコール系溶剤が好ましく挙げられる。

【0027】当該コーティング級の関形分中における昇 療剤の含有量は、昇華剤および無機パインダーの種類な どによりた右され、一種に決めることはできないが、昇 薬剤がナフタレンやその類似体である場合には、通常3 5~60重量光、好ましくは45~55重量%の範囲で 遂定される。この含有量が上記範囲を逸脱すると所望の 多孔質構造の薄除が形成されにくい。

【6028】当該コーティング後には、光触媒活性を促進させる目的で、所築により従来公知の光触媒促進剤を含有させることができる。この光触媒促進剤としては、 前記(1)で例示したものと同じものを挙げることができ、その振聞遠は、光触媒活性の点から、通常、光触媒活性材料粒子と光触媒促進剤との合計重量に基づき、1~20重量等の適用で選ばれる。

【0029】本発明においては、このようにして得られたコーティング液を、基材上に前記(1)と同様にして、最終的に形成される薄膜の膜厚が、10~450 nm。好ましくは30~200 nmになるように塗布し、常圧または1hPa程度までの減圧下に適常120℃以下の程度で加熱乾燥することにより、薄膜の間化と同時に昇華剤が昇華し、前記(1)と同様に、空孔の直径が30~3000 nmの範囲にあり、かつ膜厚が10~450 nm、好ましくは30~200 nmの範囲にある本発明の光触媒含有多孔性薄膜が形成される。

【0030】本発明の光触媒含有多礼性養際において は、空礼は、通常その直径が薄膜の験界よりも大きく。 かつ該薄膜表面に簡孔部を有すると共に、基材表面まで 質適している。すなわち、空孔の底部の基材は、通常養 勝しており、基材の特性を好ましく利用することが可能 となる。

【0001】例えば、光触媒層を設けた物品を、空気精 浄や水浄化処理に利用する場合、その効果は該物品に対 する除去対象物質の吸着能で決まることが多い。該物品 に設けられた光触媒態に良い吸着能を示す除去対象物は 40 光触媒作用により効果的に除去されるが、光触媒層に対 する吸着能に劣る除去対象物は、光触媒作用による除去 が多くは期待できない。しかし、本発明においては、空 孔の底部の基材表面が暴露していることから、このよう な光触媒際に対する吸着能に劣る除去対象物を効果的に 吸着し得る物質を基材とすることにより、あるいは、こ の物質を基材表面にあらかじめ担持させることにより、 上紀問題を容易に解決することができる。

(0.03.2) 本発明の光触媒含有多孔性薄膜が形成され や、街路灯などに対する自動車の排ガスに含まれるスス る器材としては特に制限はなく、様々な基材、例えば金 30 などによる汚染防止用に、あるいは自動車のボディーゴ

Mm29U3~1309/2

属、ガラス。セラミックスなどの無機系基材、プラスチック、有機繊維、本質材料などの有機系基材を挙げることができる。有機系基材の場合、その表面に直接光触媒合有多孔性薄膜を設けると、光触媒作用により該基材の劣化が免れないので。例えば無機系コーティング層や、本発明者らが先に見出した有機一無機複合飼料膜(特額平11-264592号)などを介して設けることが好

【0033】前記有機一無機複合機網擦は、ブラスチック基材などの有機系基材に適用するのが好まして、この複合傾網整を該基材上に設けることにより、表面層は、複合傾網膜中の金属成分の含有率がほぼ100%であって、基材方向に逐次減少していき、基材近傍ではほぼ0%となる。すなわち、該有機一無機複合傾斜膜は、実質上、有機系基材に当核している面が有機為分子化合物成分のみからなり、もう一方の開放系面が金属酸化物系化合物成分のみからなり、もう一方の開放系面が金属酸化物系化合物成分のみからなっている。したがって、この複合傾斜膜上に、本発明の光敏媒含有多孔性薄膜を設けることにより、有機系基材の劣化を抑制することができる。

20 【0034】前記無機系基材は、前途した(1)および(2)の方法のいずれにおいても用いることができるが、(1)の方法において、光触媒活性材料前駆体を、熱処理により結晶化して光触媒活性材料に変換する場合には、通常400℃以上の温度で熱処理が行われることから、基材としては副熱性に優れる無機系基材、または有機系基材でも耐熱性に優れるボリイミド基材などが好ましく用いられる。なお、この(1)の方法において、高温加熱を必要としない手段で結晶化させる場合には、下記の汎用のプラスチックからなる有機系基材も用いる30ことができる。

【0035】一方。(2)の方法においては、網熱温度が120℃以上のポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリメチルメタクリレートなどの汎用プラス・チックからなる有機系基材も用いることができる。

【0036】本発明はまた、光極媒含有多礼特薄膜形成 用コーティング剤、および前述の本発明の光触媒含有多 礼性薄膜を有する物品をも提供する。前記本発明のコー ティング剤は、光触媒活性材料および/またはその前駆 体と昇帯剤とを含むものであり、このコーティング剤に ついては、前述の本発明の光触媒含有多礼性薄膜におけ るコーティング液の説明で示したとおりである。

【0037】また、本発明の光触媒含有多孔性薄膜を有する物品の用途としては特に制限はなく、光触媒反応が適用できる用途には、いずれも用いることができる。例えば脱臭、助药、抗菌、穀湯、あるいは廃水中や幾ガス中の環境污染土の問題となっている各種物質の分解、除去、太陽電地部品などに有用である。さらには、光触媒の超報水化機能を応用して、例えば高速道路の助音機や、街路灯などに対する自動車の排ガスに含まれるススなどによる汚染防止用に、あるいは自動車のボディーコ

一トやサイドミラー用フィルム、紡器性、セルフクリー。 エング特徴ガラス用などにも用いることができる。

100381

【英雄例】次に、本発明を英雄例により、さらに詳細に 説明するが、本発明は、これらの例によってなんら観定 されるものではない。なお、各例で得られた薄膜の膜原 および空孔径は、以下に示す方法に従って御定した。

(1) 膜焊

ピンセットなどの鋭利な先端を持つもので薄膜を10カ 所部分的に刺離させ、その段差を表面形状脚定顕微鏡。 《VFー7500、キーエンス (株) 製) にて測定し、 この平均額を薄膜の膜障とした。

(2) 空孔器

薄膜表面に走変型電子顕微鏡 (SEM) 像を得、その像 から無作為に20個の空孔を選択してそれらの径を測定 し、その平均値を薄膜の空孔径とした。

[0039] 実施例1

基材として、65×15×1mmのスライドガラス基板 を用いた。 光触線粒子とシリカ系パインダーを含む光触 ||篠コーティング例 (石原産業 (株) 製、商品名「STー 20 | K.03」。開影物緻度90g/リットル 2mlと50 ロノリットル器度のナフタレンエタノール器液 2 m l を、エタノール6m1と混合・機律してコーティング液 を翻製した。

【0040】このローティング液を用い、スライドガラ ス基板上に、スピンコート法(1500 cpm、12 (砂) で成職し、十分に乾燥させたのち、100℃で10 分開熱処理することにより、目的の光触媒含有多孔性薄 機を形成させた。この薄膜の件状を表1に示す。また得 られた薄膜を上から見たときのSEM写真を図しに示

[0041] 突縮例2

実施例1において、50gブリットル濃度のナスタレン エタノール溶液の量を1. ちm1とし、かつエタノール の最老6. 4mlとした以外は、実施例1と関係にして 操作を行い、目的の光敏媒合有多孔性薄膜を形成させ た。この薄膜の性状を表上に示す。

[0042] 宪施例3

実施例まにおいて、50g/リットル激度のナフタレン エタノール溶液の緊急2、4m1とし、かつエタノール 40 の量を5.6m1とした以外は、実施例1と阿様にして 操作を行い、目的の光頻媒含有多孔性薄膜を形成させ た。この存験の世状を表しに示す。

[0043] 寒腫囲4

チタンテトライソプロボキシド [和光純業工業 (株)] 製16、 まなと2ープロバノール [和光純素工業 (株) 製】60mlを混ぜ合わせたものに、濃塩酸〔和光純薬 工業 (株) 製】1、8gと2ープロバノール6m1を組 ぜ合わせたものをゆっくりと簡下し、そのまま!時間機 摔した。これをバイングームとする。 2ープロパメール・30 - 上を、エタノール120mlと混合・機摔してコーティ

11mlに酸化デタン整鋼統 [住友大阪セスント (株) 製、商品名「PCT-15丁」、園形物叢皮135g/ サットル)2m1を加えてよる機律し、これにバインダ 一名 11m1と50g/リットル畿度のナフタレンエ タノール路被6m1を加え。混合・機体してコーティン グ液を翻製した。このローティング液を用い、実施例1 と同様にして、目的の光触媒含有多孔性薄膜を形成させ

317

[0044] 実施例5

た。この篠驤の性状を表しに示す。

10 基材として、65×15×1 mmのスライドガラス基板 を用いた。実施例4と同様にして作製したパインダーA 11m1と2ープロパノール13m1を混合、機棒。 し、これに、さらに50g/リットル機度のナフタレン エタノール密級もお上を加え、混合・機能してコーティ シグ彼を鋼製した。このコーティング彼を用い、スライ ドガラス基板上に、スピンコート法(1806でpm、 12秒)で成勝し、十分に乾燥させたのち、129℃で 1.0分開熱処理して薄膜を形成後、さらに5.0.0でにて 焼成処理することにより、目的の光触媒含有多乳性薄膜 を形成させた。この薄膜の性状を表しに示す。

[0045] 実施例分

基材として、6.6×1.5×1 psecのスライドガラ次基板 を用いた。光髄媒粒子とシリカ系パインダーを含む光触 媒コーティング和〔石原産業(株)製、商品名「STー K 0 3) 、観影物護度 9 0 g / リットル 1 8 m l と 5 0 ェ/リットル機度のナフタレンエタノール器後8ml を、エタノール18年かりと混合・機律してコーディン **グ液を趨襲した。このコーチィング液を用い、スライド** カラス素板上に、ディップコート法(引上げ速度#10 30 0m/分) で威騰し、十分に乾燥させたのち、120℃ で10分間熱処理することにより、目的の光触媒含有多 乳性静膜を形成させた。この薄膜の性状を表しに示す。 [0046] 实施例7

実施例もにおいて、ディップコート法の代わりにバーコ ート法(釜布級膜6、9 μm) を用いて成廃した以外 は、実施例6と同様にして操作を行い、目的の光触媒含 看多孔性蘇聯を形成させた。この薄膜の性状を表しに示

【0047】実施例8

- 実施例もにおいて、ディップコート法における引上げ速 度を10m/分とした以外は、実施例もと同様にして機 作を行い、目的の光盤媒含有多孔性薄膜を形成させた。 この薄膜の性状を表しに示す。

[0048] 東継例9

基材として、65×15×1mmのスライドガラス基板 を用いた。光触線粒子とシリカ系パインダーを含む光緻 機コーティング部 (石原産業 (株) 製、商品名「ST-KOS)、関形物膜皮90g/リットル140mlと5 0 a / りットル器度のオフタレンエタノール溶液 4 0 m

11

ング液を調製した。このコーティング液を用い、スライドガラス基板上に、ディップコート法(現上げ速度=20m/分)で成蹊し、十分に乾燥させたのち、120℃で10分開整処理することにより、目的の光触媒含有多孔性薄膜を形成させた。この薄線の性状を表1に示す。

[0049] 銀織例10

実施例9において、ディップコート法における引上げ速 度を150m/分とした以外は、実施例9と同様にして 操作を行い。目的の光触線含有多孔性薄膜を形成させ * *た。この薄膜の性状を表1に示す。また得られた薄膜を 上から見たときの顕微鏡写真を図3に示す。

.73

[0050] 比較例1

実施例9において、ディップロート法における引上げ速度を300m/分とした以外は、実施例9と同様にして操作を行い、海膜を形成させた。この海膜の性状を表したます。

100511

[表1]

	黑機成分/昇華新	iik 🗱 izi	数段	多孔質構造	2011/16
************	(敬養比)	1).	(6:0)	の有無の	(1000)
実施例:	50/30	S.C	4.9		400
実施例 2	85/45	8.C	5.1	0	300
258(例3	45/55	SC	5.2	()	450
寒臟倒斗	8.0/6.0	8 C	4.8		\$.0.0
医液谱等	50/50	S C	5.0		300
実施図6	5-0/59	BC	ŝ 1	٥	376
果練別了	50/50	8-C	5 2	0	3.8.0
共變國別	50/50	D.C.	1.7	0	5 0
実施例 9	5.0/5.0	D.C.	108	Q.	250
£8891 (0	50/50	9.0	390	30	2000
H188891	50/50	0.0	490	×	***

100521 (20

1) 成製油:

SC=スピンコート法、DC=ディップコート法、BC=パーロート法

2) 多孔質構造の有無。

①: 多孔質構造を有している。

×:多孔質構造を有していない。

【0059】表1より実施例1~10で得られた光触媒 含有多礼性薄膜においては、機厚が17~390 amで あり、本発明で規定された10~450 nmの範囲にあ 30 った。また空孔の直径も50~2000 nmであり、本 発明で規定された20~3000 nmの範囲にあった。 またいずれも空孔の直径が機厚よりも大きいという関係 を有していた。一方、比較例1で得られた光触媒含有薄

膜は膜厚が490nmであり、本発明で規定された10~450nmの上限を超えており、多孔質構造とはならなかった。

100541

【発明の効果】本発明によれば、簡単な操作で、かつ網 熱性に乏しい有機基材上にも形成が可能であって、光敏 媒反応が生じる姿面積が大きく、優れた光敏採接能を発 揮し得る光触媒含有多孔性薄膜を提供することができ る。

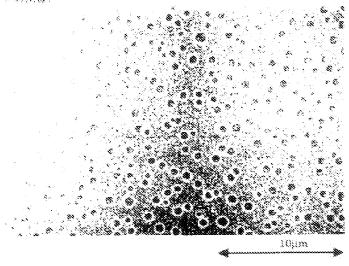
10 (国際の簡単な説明)

【獨1】 実施例1で得られた薄膜のSEM写真である。

【図2】 実施例10で得られた薄膜の顕微鏡写真である。

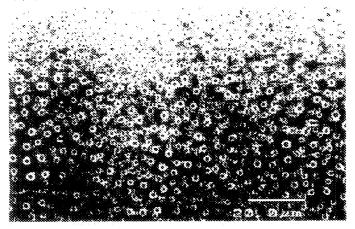
[[81]





[102]

[B18666 10 [B1**8886**]]



プロントベージの続き

F 夕一元(参考) 4G069 AA03 AA08 AA11 BA04A BA048 BA48A DA06 EA08 EC15X EC16X EC17X FB31 FB36 4J038 AA011 HA108 HA168 HA216 HA358 JA13 JA15 JA34 JA40 JB26 JC38